This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number :

2001-235758

(43) Date of publication of application : 31.08.2001

(51) Int. CI.

G02F 1/1368

G09F 9/00 '

(21) Application number: 2000-

(71) Applicant : FUJITSU LTD

045591

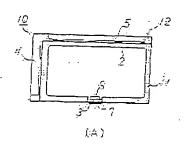
(22) Date of filing:

23.02.2000 (72) Inventor : SHINODA KATSUKI

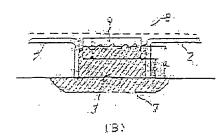
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance the display quality of a liquid crystal display device by eliminating the problem that when a liquid crystal is injected into a liquid crystal display panel, then an opening part for injecting the liquid crystal is sealed, a sealing material enters to a liquid crystal display region to generate display defects. SOLUTION: A metal film 9 is provided between the liquid crystal display region 8 and the opening part 3 for injecting the liquid crystal on at least one substrate of two substrates opposed to each other of the liquid crystal display panel 10.



本見聞の党を選択の場合を示いているような



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-235758 (P2001-235758A)

(43)公開日 平成13年8月31日(2001.8.31)

		almostar = ·	FΙ			テーマコード(参考)
(51) Int.Cl. ⁷	1/1339	識別記号 5 0 5	G02F	1/1339	505	2H089
G02F	1/1368	3 0 3	G09F	•	338	2H092
G09F	9/00	3 3 8	G 0 2 F	1/136	500	5 G 4 3 5

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

(21)出願番号	特願2000-45591(P2000-45591)	(71) 出願人	000005223
(22)出顧日	平成12年 2 月23日 (2000. 2. 23)		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号
		(72) 発明者	探田 克毅 鳥取県米子市石州府宇大塚/弐650 名地 株式会社米子富士道内
		(74)代理人	100108187 弁理士 横山 淳一

最終頁に続く

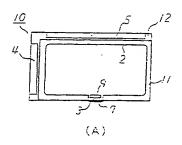
(54) [発明の名称] 液晶表示パネルおよびその製造方法

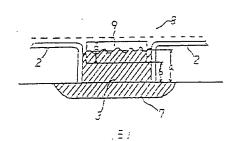
(57)【要約】

【課題】 液晶表示パネルに液晶注入後、注入用の開口部を封止する際に、封止材が液晶表示領域にまで侵入して表示不良が発生するという課題を解消し、液晶表示装置の表示品質の向上を図る。

【解決手段】液晶表示パネル10の対向する2枚の基板の少なくとも一方の基板上の液晶注入用の開口部3と液晶表示領域8との間に、金属膜9を設けるよう構成する。

本売明の英連高機の液晶技示パネルの平面器





{特許請求の範囲}

【請求項1】 2枚の基板の少なくとも一方の基板に液晶注入用の開口部を残して液晶表示領域を囲むようにシール材を枠状に塗布し、対向して配置された該2枚の基板間を該シール材で固着した液晶表示パネルにおいて、該2枚の基板の少なくとも一方の基板上の前記開口部と前記液晶表示領域との間に、金属膜を設けたことを特徴とする液晶表示パネル。

(請求項2) 前記金属膜の材質は、アルミニウム、チタン、クロム、シリコンの何れかであることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示パネル。

【請求項3】 2枚の基板の一方に少なくとも薄膜トランジスタ、ゲートバスラインおよびドレインバスラインが形成され、該2枚の基板の少なくとも一方の基板に液晶注入用の開口部を残して液晶表示領域を囲むようにシール材を枠状に塗布し、対向して配置された該2枚の基板間を該シール材で固着する液晶表示パネルの製造方法において、

該基板上の前記開口部と前記液晶表示領域との間に、金 属膜を前記ゲートバスラインと同一工程で形成すること を特徴とする液晶表示パネルの製造方法。

(発明の詳細な説明)

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示パネルおよびその製造方法に関し、特に液晶表示パネル内にディップ注入法で液晶を注入する液晶表示パネルに関する。 【0002】

【従来の技術】近年、液晶表示装置は、澤型軽量、低電 圧駆動、低消費電力等の長所を生かしパーソナルコンと ュータ、テレビ、デジタルカメラ等の表示デバイスとして広く使用されるようになった。液晶表示装置を構成 る液晶表示パネルは、一般にガラス等の2枚の透明基本 間に液晶を封入した構造であり、一方の基板(CFF 板)にはブラックマトリックス、カラーフィルタ、共運 電極および配向膜等が形成され、他方の基板(TFTという)、 には薄膜トランジスタ(以下、TFTという)、 でトバスライン、ドレインバスライン、画景電極および 配向膜等が形成されている。

(0003)2枚の透明基板間に液晶を注入する方法の 一つとしてディップ注入法がある。

(0004)これは、2枚の透明基板の何れか一方の基板に被晶の注入用の開口部を残して表示領域を囲むようにシール材を塗布し、球や円柱状のスペーサを散布してこのシール材で2枚の基板間を回着する。その後真空中でこの液晶注入用の開口部を液晶中に漬けた状態で大気圧に戻すと、圧力差により液晶が基板間に注入される。

次に、開口部に熱硬化性または紫外線硬化性樹脂(封止病)を塗布し、開口部を封止することにより液晶表示 ロネルが完成する。

【0005】四4は、このような能未の液晶表示(不ん

組立工程の例を説明するものである。図4(A)に示すように、液晶注入用の開口部3を残してシール材2を塗布した基板1をスクライブラインXおよびYに沿って切断した一方の基板11と、端部にゲートバスラインと接続されたゲート端子4およびドレインバスラインと接続されたドレイン端子5が形成された他方の基板12とを固着し、開口部3から液晶を注入した後、開口部3を封止材7で封止して図4(B)に示す液晶表示パネル10とたる

[0006]

【発明が解決しようとする課題】液晶注入用の開口部3から液晶を注入した後、この開口部3に封止材7を塗布するが、開口部3を完全に塞ぐためには、封止材7が表示領域に達しない程度に少しだけ開口部3の内部に侵入させておく必要がある。そのため封止材7である樹脂を塗布してから数秒から数十秒そのまま放置して樹脂が侵入してから熱または紫外線を照射して封止材7を硬化していた。

【0007】しかしながら、封止材7の粘度、開口部3の幅のばらつき、温度、湿度等の環境条件、基板がガラスの場合ガラス面の処理状態等により内部への封止材7の浸入速度が大きく変動し、開口部3の部分拡大平面図である図3に示すように封止材7が表示領域8にまで侵入してしまい表示不良が発生する問題がある。また近年の液晶表示パネルの狭額縁化(表示領域以外の部分が狭くなること)や、これら封止材7の混入に対する影響を受け易い低電圧駆動用液晶材料の採用により、封止材7の混入による表示不良も問題として浮上している。

【0008】なお、封止材が液晶表示パネル内部に侵入するのを規制するため、流路規制バーを開口部近傍に設けることが特開平2一055333号公報で提案されているが、これは実質的に液晶注入用の開口部の幅を狭めることになり液晶注入時間を大幅に増大させてしまう問題がある。

(00091

表示パネルの製造方法において、この基板上の開口部と 液晶長示領域との間に、金属膜をゲートバスラインと同 一工程で形成することを特徴とする。

【0010】すなわち、本発明は液晶注入用の開口部と液晶表示領域の間の基板上に、金属膜を設けることにより、液晶表示バネルに液晶注入後に開口部を封止する際、封止材との間のぬれ性が変化することにより対止対が液晶表示領域まで侵入してしまうことがなくなり表示不良が発生しない。また金属膜は極めて薄いため液晶注入の際に妨げとならない。さらに金属膜の材質として、液晶表示パネルを構成する電極、配線の材質として、液晶表示パネルの電極、配線と同一工程で形成することができるので製造工数が増えることもない。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について説明する。図1(A)および図1(A)における開口部3の部分拡大図である図1(B)に示す如く、本発明では液晶表示パネル10の開口部3と液晶表示領域8との間であって基板12の面に金属膜9が形成されている。金属膜9の材質としては、実際には液晶表示パネルの製造工数を増やさないため、基板上に電極や配線を形成する工程で使用する液晶表示パネルではアルシーでは、TFTを使用する液晶表示パネルではアルミニウム(A1)、テタン(Ti)、クローム(の変晶表示パネルではアルミニウム(Si)等が挙げられる。封止材7の独晶表示パネル10内への侵入速度は、ガラスと比較して金属膜の方が侵入速度は遅くなる。

【0012】従来の液晶表示パネルの開口部3近傍の基板表面はガラスが剥き出しになっており、ガラスの場合は封止材7が素早く侵入してしまい、封止材7の粘度、開口部3の大きさに対するマージンが狭かった。従来では封止材7の侵入速度はガラスに対して200μm/分程度であり、開口部3からの距離をが700μm程度の侵入位置を設計中心値としているが、封止材7の粘度や開口部3の幅のばらつきにより3割程度侵入速度がばらつくと、210μm程度侵入距離が変動し、最大侵入距離は910μmとなってしまう。

(0013)これに対し、本発明における金属譲9の場合、封止材7の侵入速度は50μm/分程度と遅くなる。これはガラスおよび金属膜と封止材との間のぬれ性に関係して侵入速度が変化していると考えられる。金属膜9を開口部3から内側に向かっての距離もが650μmの6に形成した場合、封止前7の侵入速度が3割ばらついても最大侵入距離は750μm程度になり、図1(B)に示すように設計値700μmの近くに収まる。このため封止材7が液晶表示パネル10つ液晶表示領域8まで侵入することがなくなり、表示不良が止じない。 ガラス熱きごし口部がは、割止可

7が素早く侵入するが、金属膜9の部分は侵入速度が遅くなるので基板上に形成する金属膜9の大きさ、位置つまり図1(B)における距離り、幅cを種々変えることにより封止材7の侵入距離を設計的に微妙に制御することが可能となる。なお、金属膜9を基板12の上に形成する形態について述べたが金属膜9は基板11の上または基板11、12の両方に形成してもよい。

【0014】次に本発明における金属膜の形成をTFT 基板のゲート電極、ゲートバスライン形成と同一製造工程(以下、ゲート工程という)で行う場合の例を図2の 本発明の実施態様による液晶表示パネルの製造工程を示す図により説明する。

【0015】まず、ステップS1においてガラス基板上 の塵埃や、アルカリ分等を除くため茎板の洗浄を行う。 次にステップ2として基板上にゲート膜となる金属をス パッタリングやプラズマCVDにより成膜するが、本発 明の実施態様ではアルミニウムをゲート電極、ゲートバ スラインと同じ約1000オングストロームの厚さに成 膜する。次にその上にステップ3で紫外線に反応するレ ジストをスピンコーテングにより塗布する。次にステッ プ4で露光マスク6を介して紫外線露光を行うが、この 露光マスク6にはゲート電極、ゲートバスライン以外 に、本発明の特徴である金属膜を液晶注入用の開口部3 近傍に形成するためのパターンが設けられていてゲート 電極、ゲートバスラインのパターンと同時に露光され る。次にステップラで紫外線が照射された部分のレジス トを現像液に浸たして取り去る。次にステップ6でレジ ストに覆われてない部分のアルミニウム膜をエッチング 液に浸たして取り去る。次にステップ7で残っているレ ジストをレジスト剥離剤で剥離した後洗浄する。次にス テップ8で所望のゲート電極、ゲートバスライン、金属 膜等が形成されているか否か検査する。

【0016】本発明の実施態様では金属膜9として、液晶注入用の開口部3のガラス基板エッジからの距離6=650μmに短手方向の幅150μm、長手方向の幅15mmの長方形のパターンを形成する。

(0017)以上で下下工基板のゲート工程が終了するが、下下工基板の製造には、この後公知の下下工基板の製造方法により、ゲート起縁膜、下レイン経動では、この機会をでは、デレインバスライン、画素電極、配向膜等が形成にない、カラーフィルを重要を、配向膜等が形成にない、カラーフィルタ、共通電極、配向膜等が形成される。そしてア基板には配向のシーンが、対を塗布し、スペーナを散布を塗布するをでは、スペール材でを散布を塗布する。なおシール材でを立って、液晶を注入した後スリーボンド製の大型では、対してで、では、1017年のでは、1017年

(30Y-228) を使用し、対止例 / を整備してから 250秒経った時に紫外線を照射して封止材 7を硬化す 3 この結果、耐止対しの流光は設計値ではこれの近 くに収まり、このため封止材7が液晶表示パネル10の 液晶表示領域8まで侵入することがなくなり、表示不良 は生じない。

(0018)

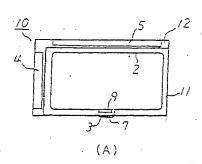
(発明の効果)以上説明したように、本発明は液晶表示 パネルへ液晶注入したあどの開口部を封止する際に、封 止材が液晶表示領域まで侵入することが阻止され、表示 不良が発生する問題が解消する。またこのための製造工 数の増加もなく、液晶表示装置の表示品質の向上に寄与 するところが大きい。

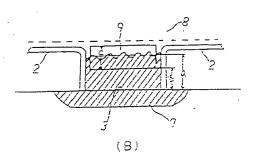
(図面の簡単な説明)

【図1】 本発明の実施態様の液晶表示パネルの平面図である。

(図1)

本発明の実施機構の液晶表示パネルの平面図





(図2) 本発明の実施態様による液晶表示パネルの製 (2)工程を示す図である。

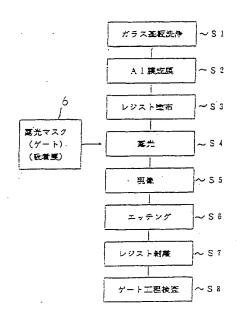
【図3】 従来の液晶表示パネルの課題を説明する図である。

【図4】 従来の液晶表示パネルの平面図である。 【符号の説明】

- 2 シール材
- 3 液晶注入用の開口部
- 7 封止材
- 8 液晶表示領域
- 9 金属膜
- 10 液晶表示パネル

[図2]

本発明の実施制権による推晶会示パネルの製造工程を示す図

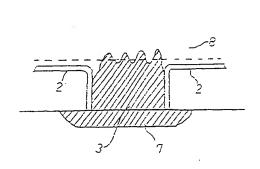


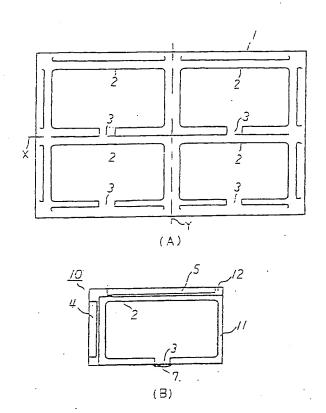
[図3]

従来の液晶豊示パネルの展展を説明する器

[図4]

従来の液晶表示パネルの平面図





フロントページの続き

F ターム(参考) 2HOS9 JA11 LA22 LA32 LA48 NA19 NA24 NA55 NA60 PA13 QA12 QA13 TA06 TA09 2HO92 JA26 JA39 JE27 KA16 KA18 MA05 MA14 MA15 MA16 MA17 MA35 MA37 NA25 NA29 PA04 5G435 AA14 AA17 EB06 EB09 EE12 KK02 KK05 LL04 LL08 LL14